

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第175回委員会議事録

1. 日 時： 平成22年1月29日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 東京 京都大学東京オフィス （東京都港区港南 2-15-1）

3. 出席者：64名（順不同、敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：響 義則（住友化学）、小西信彰（代理：石橋昌宏、横河電機）、篠原和太郎（東芝）、鈴木 剛（東洋エンジニアリング）、高田晴夫（三菱化学エンジニアリング）、山田 明（三井化学）、柘植義文（九州大学）、野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学）、橋本芳宏（名古屋工業大学）、山下善之（東京農工大学）、加納 学（京都大学）、伊藤利昭、梅田富雄（青山学院大学）、菊池康紀（東京大学）、木村直樹（九州大学）、島田行恭（労働安全衛生総合研究所）、関 宏也（東京工業大学）、武田和宏（静岡大学）、殿村 修（京都大学）、濱口孝司（名古屋工業大学）、船津公人（東京大学）、橋爪 進（名古屋大学）、松本秀行（東京工業大学）、北島禎二（代理：蛭原 雄太、東京農工大学）、山下 裕（北海道大学）、大田原健太郎（代理：濱村隆史、クレハ）、川村継夫（オメガシミュレーション）、重政 隆（東芝三菱電機産業システム）、大宮司理晴（ジャパンエナジー）、中川明浩（代理：豊原秀史、日産化学工業）、馬場一嘉（ダイセル化学工業）、濱村光利（代理：若林敏祐、東洋エンジニアリング）、丸山 亨（新日本石油精製）、滝波明敏（昭和電工）、内山正生（代理：立川公一、東洋エンジニアリング）、増田士朗（首都大学東京）、高峯 寛（代理：田中峰夫、住友化学）、村越俊二（出光興産）、松本 伸（代理：斎藤祐介、東燃化学）、末吉一雄（横河電機）、杉浦彰俊（森永エンジニアリング）、矢羽田喜彦（三井化学）、小崎恭寿男（代理：野口芳和、日揮）、西澤 淳（代理：天野壮一、三菱化学）、山田幸治（宇部興産）、平井都志也（ソニーセミコンダクタ九州）、村山 大（東芝）、樋口文孝（出光興産）、竹田浩伸（代理：大山 敏、三菱化学）

委員以外の出席者：十河信二（三井化学）、小松規秀（カネカ）、村田 尚（東洋エンジニアリング）、小林隆広（出光興産）、小河守正（山武）、讃岐 亮（新日本石油精製）、湯本隆雅（オメガシミュレーション）、大寶茂樹（三井化学）、西村泰治（三井化学）、根岸靖典（東芝三菱電機産業システム）、吉井清次（出光興産）、本田祐四郎（ジャパンエナジー）、田代 敦（ジャパンエナジー）、片山 徹（同志社大学）

4. 委員会

1) 委員長による挨拶

2) 次回以降の研究会開催予定

2010/5/14-15 大阪（ホテルコスモスクエア国際交流センター）「バッチプロセス（仮題）」

2010/7/16 東京（CIC 東京）「Workshop No.28 成果報告会（仮題）」

2010/10/22 京都「未定」

2010/12/3 東京「未定」

3) WS 29 提案説明（資料#1）

4) 本日の研究会スケジュールの説明

資料#1：ワークショップ（No.29）提案説明

以上